# **MAGNETIC DISK**

Patent Number:

JP62273619

Publication date:

1987-11-27

Inventor(s):

NAKAMURA TAKAO; others: 01

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP62273619

Application Number: JP19860114569 19860521

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/66; G11B5/704; G11B5/82

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE:To improve the adhesion to a magnetic thin film provided on a base and the head sliding strength by forming a scratch whose depth is specified on the surface of the base.

CONSTITUTION:The surface of, e.g., an Ni-P plating layer 1 on a doughnut smooth base 4 is smoothed and polished and minute scratch whose depth is 0.05mum or below is formed by minute grain or polishing tape. The scratch is formed in any direction on the same surface or in circumferential direction approximately. Then a magnetic thin film 2 and a fluoride lubricant layer 3 by sputtering are formed on the layer 1. Through the constitution above, the adhesion of the film 2 is improved, shock energy by a head slider part is absorbed and the tangential resistive force between the head and the film 2 is reduced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# 19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 273619

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月27日

5/66 5/704 G 11 B

5/82

7350-5D 7350-5D

7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 磁気ディスク

> 21)特 昭61-114569

1990 頭 昭61(1986)5月21日

⑫発 眀 者 村 孝 雄

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

73発 眀 老 佐 誠

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

切出 頭 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 牌 男 外1名

野

88

発明の名称

磁気ディスク

- 特許請求の範囲
  - ドーナッ状の平滑毒板表面に、スパッタ若し くはメッキ手段によって磁性薄膜を形成してな る高記録密度磁気ディスクにおいて、絃響板袋 面に架さ 0.05 um 以下の微細なスクラッチが形成 されており、酸素板上に磁性薄膜が形成されて いることを特徴とする磁気ディスク。
  - 深さ 0.05 μm 以下の強細なスクラッチを眩垂板 全面に無方向に形成したことを特徴とする時件 請求の範囲再1項記載の磁気ディスク。
  - 架さ 0.05μm 以下の 微細なスクラッチを近似的 に円周方向に形成したことを特成とする特許請 求の範囲再し項記載の磁気ディスク。
- 発明の辞細な説明
  - 〔産業上の利用分野〕

本発明は、スパッタやメッキ手段により高記録 密度用磁性減減を形成する減災吸気ディスクに係 り、特に伍気ヘッドのコンタクト・スタート・ス トップ特性等の耐ヘッド摺動特性に良好な磁気デ ィスクに崩する。

## 〔従来の技術〕

従来の高密度磁気配録用の磁気ディスクは、特 **開昭 53 − 123906 号に配収のように、アルマイト** 処理を施したアルミニウム基仮あるいは導電性表 面を持つ基板上に、サンドペーパーを押しつけ、 同心円状に微細な薄を作って祖面とし、この祖面 上に磁性膜を被滑し、磁気ヘッドの粘着を回避す ることとなっていた。しかし、痔の模様は同心円 状と記載され、構の架を等の寸法は不明であり、 磁性薄膜との密着性やヘッドスライダ部による潜 動態度と微細な得との相関、また基板表面の加工 性と強細な薄との関係の点については配置されて いなかった。

## [ 発明が解決しようとする問題点]

上記従来技術は、基板袋面の海漠療が同心円状 とされ、痒の犬きさについて配慮がなされておら ず、磁性海膜との密着性やヘッドスライダ部によ

る智動強度と電気的エラーとの譲点から、構の保さや基板面上の模様が不明であった。また、特別的 53 - 123906 号に記載のサンドペーパ等の研磨材を基板上に押し当てる方法では、構模様は同心円状に形成されるが、切屑等の排除が悪く局部的に傾めて大きな溝が生じやすく加工性に問題がある。

本発明の目的は、 電気的エラーの欠陥を生じさせず、 磁性薄膜との 雷着性・ ヘッドスライダ 部による 摺動強度を 同上させる 微細な スクラッチを形成した 磁気 ディスクを 提供することにある。 [問題点を解決するための 手段]

上記目的は、Ni - Pメッキ等の表面処理したディスク基板の両面を同時研磨し、袋面組さ 0.02 pm Rmax 以下の平滑面にし、さらに像細な磁粒(設ましくは粒径 1 ~ 3 pm の砥粒)を固層した研磨フィルムを回転するディスク基板に押圧し、加工面に対して微小量揺動させることによって、ディスク基板袋面には安定した微細なスクラッチが近似的に基板円固方向に成形され、この基板上に、

慢、研磨テープによって構架さ 0.02 ~ 0.05 μmの微細なスクラッチを装面に成形したメッキ層1,このメッキ装面にスパッタにより磁性媒体膜を導さ約 0.2 μm 形成した磁性階 2,この表面に微少量金布したフッ素系個滑剤層 3 からなるドーナッ状のA4円板 4 である。

さらに、詳細に説明すると、両面研想したA2円 で4に、無選解 Ni-P メッキ 1 を厚さ約 20 μm 表面処理し、第 5 凶に示すような両面研想機 5 (例えばスピードファム社製 SFDL-1000 型)を用いてディスク 基板 9 の両面を 粒径 1 μm の A2 2 0 a 極粒の研想剤 6 を供給しながら研想布 7 をはりつけた定盤 8 間で相対摺動させ、研想する。この研想面は第 4 凶に示すように表面狙さ 0.01 μm Rmax 以下の平滑面である。このディスク 基板 9 の両面を 2 位表面加工し、基板 長面に 課 2 0.02~0.05 μm の 微細な スクラッチを 成形する。この 長面 加工法 は、例えば、 特開 昭 54-23294 号に示されているように第 5 凶に示す 基板 9 の両面に 研想テーブル10を

磁性 掌腹をスパッタ形成することによって遊成される。

#### [作用]

ディスク基板上に成形した構架さ QQ2 ~ QQ5 Am の 微細なクラッチは、 基板上に形成した磁性薄膜との 密着性を向上させ、 またヘッドスライダ部による 衝撃エネルギーを 收収し、 ヘッドと 基板長面との 母触面積 減少による 接線抵抗力を低減させ、 さらに、 ヘッドの 粘着を防止し、 しかも 薄架さか QQ2 ~ QQ5 Am であるので、 ヘッド 浮上隙間 Q2~Q4 Am に対して、 ほとんど 影響がなく 電気的エラーを 生じる 欠陥とは ならない。

このように、基板袋面に成形した微細なスクラッチによって、磁気ヘッドのCSS時におけるディスク番板のヘッド摺動強度を向上させ、磁性薄膜を形成した磁気ディスクの信頼性を向上させる。
〔実施例〕

本発明の一実施例を第 1 図および第 2 図により説明する。本発明は厚さ約 20 μm の Ni-Pメッキを施こし、表面租さ 0.01 μmRmax 以下に平滑研磨した

コンタクトローラ11で押圧し、基板9を回転させ ながら研磨テープ10を巻取り、かつ研磨テープ10 を巻取り、かつ研磨テープ10を基板の半径方向( 巡中の矢印A方向)に敵小量揺めさせかつ研磨テ ープが基板全面に趨動するように、基板上を往復 摺動させ、基板両面に近似的に円周方向の最細な スクラッチを成形させる方法である。また他の表 面加工法は、第3凶に示した両面折磨加工と同僚 の加工法で、研磨布1のかわりに、前記の徴細低 粒を固着した研磨フィルムを用い、基板の両面に 食細なスクラッチを無方向に成形させる方法であ る。それぞれの基板上に成形された微細なスクラ ッチの復保を第6凶,第1凶に示す。第6凶は、 スクラッチの方向を、蝶旋方向としている。この ようにすれば、切屑の排除が良好となる。いずれ の図面も、牌の架さは、第8図に示すように0.02 ~0.05 mm であった。

この 裾板上に、スペッタ法により 卓さ約 0.2 am のフェライト磁性膜を形成し、さらにフッ 異系間 滑剤を 磁少量 逸布した。 ●この磁性薄膜を形成した磁気ディスクでは、磁性薄膜の密者力は基板袋面が袋面粗さ 0.02 μmRmax以下の平滑面の場合と比べ大巾に向上し、またヘッドの吸着も生じなかった。さらに、基板装面の凹凸によって磁気ヘッドによる衝撃ダメージを低波させ、摺物強度を大巾に向上することができた。また、袋面祖さが 0.02~0.05 μm と 均一 に形成してあるので、 第 9 凶に示すように、 磁気ヘッド 1.2 の浮上隙間 0.2~0.4 μm に対して影響を及ぼさず、 電気的エラーを生じる欠陥にならなかった。

## [発明の効果]

もならない。

# 4 図面の簡単な説明

期1四、期2回は、本発明の一寒胞例の平面図、 断面拡大図、第3回は本発明の一寒胞例を具現化 する過程の加工機の断面図、第4回は研磨面構定 を扱わす租さ曲線を示す図、第5回は本発明を具 現化する加工機を示す図、第6回は本発明の一寒 胞例の平面図、第7回は本発明の他の寒胞例の平 面図、第8回は本発明の一寒 胞例の 租さ曲線を示す図、第9回は磁気へッドと磁気ディスクとの関係を示す説明図である。

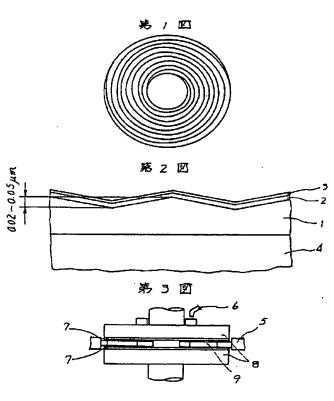
1…メッキ層

2 -- 磁性層

3 … 潤滑剤磨

4 -- A4 円 板。





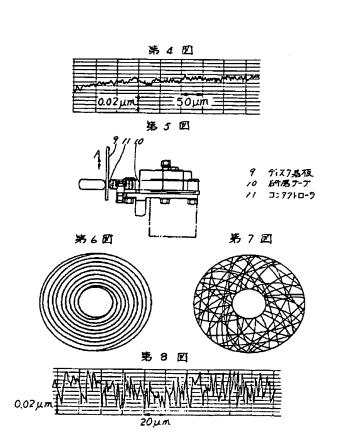
1… メッキ層 2… 磁性層 3… 酒滑利層 4… AI 円板

6… 研磨剂

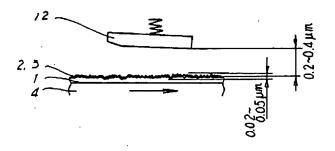
7-- 研启布 8--- 定置

5… 両面研念機

9--- ディスク基板



第 9 図



- 1 メッキ層
- 2 磁性層
- 3 潤滑剂層
- 4 Al M板
- /2 磁気ヘード